

Medienmitteilung

Das Berner Grafikerduo B&R erhält das Auslandstipendium Berlin für das zweite Halbjahr 2018

Die Berner Design Stiftung vergibt im Auftrag des Kantons Bern das Auslandstipendium Berlin den beiden Grafikern Noah Bonsma und Dimitri Reist (B&R). Das Stipendium umfasst einen sechsmonatigen Aufenthalt (August 2018 bis Januar 2019) im Residenzatelier im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf sowie einen Beitrag von 12'000 Franken an die Lebenshaltungs- und Reisekosten.

Noah Bonsma und Dimitri Reist, beide *1986, haben ihr Büro für visuelle Kommunikation im Jahr 2010 gegründet. B&R konzipiert und realisiert Projekte in den Bereichen Branding/Identity, Kommunikationsdesign und Editorialdesign. Zu den wichtigsten Tätigkeiten zählen die Entwicklung von Firmenidentitäten mit den dazugehörigen Geschäftsdrucksachen, die Gestaltung von Büchern, Broschüren und Geschäftsberichten sowie die Konzeption und Gestaltung von digitalen Anwendungen.

Die Berner Design Stiftung hat bereits früh das Potenzial der beiden Grafiker erkannt und unterstützte 2013 das Projekt «Quadratmeter» mit einem Werkbeitrag. Im Folgejahr erhielten sie den Auftrag, den Jahresbericht zu gestalten. 2016 entwarfen sie ein neues Erscheinungsbild für die Ausstellung *Bestform* und waren bei zwei dieser Jahresausstellungen zuständig für die Grafik.

Zu den kürzlich realisierten Arbeiten gehören unter anderem das neue Erscheinungsbild für das Museum für Kommunikation; Kampagne, visuelle Identität und Webseite für das Musikfestival Bern sowie die Baudokumentation «Bundeshaus Ost: Umbau und Sanierung» für das Bundesamt für Bauten und Logistik BBL.

Das Auslandstipendium soll den beiden Grafikern nach der Etablierung ihres Ateliers und der Realisation einiger bedeutender Auftragsarbeiten erlauben, sich vermehrt wieder grundsätzlichen gestalterischen Fragestellungen widmen zu können.

November 2017